# DIARYL ETHENE COMPOUND

Patent Number:

JP3261762

Publication date:

1991-11-21

Inventor(s):

IRIE MASAHIRO; others: 03

Applicant(s)::

KANEBO LTD

Requested Patent:

□ JP3261762

Application Number: JP19900061745 19900313

Priority Number(s):

IPC Classification:

C07D207/33; C07D207/34; C07D209/10; C07D403/08; G03C1/73

EC Classification:

Equivalents:

JP2746452B2

#### **Abstract**

NEW MATERIAL:A fluorine-contatning diarylethene derivative expressed by formula I (A and B are formula II or formula III; R<1> and R<4> are H or alkyl; R<2> and R<3> are H, alkyl or cyano; n is 2-

EXAMPLE:1,2-Bis(1,5-dimethyl-2-cyano-4-pyrrolyl)-3,3,4,4,5,5-hexafluorocyclopentene. USE: Useful for optical recording material, because the derivative expressed by formula I has photochromic property. The derivative expressed by formula I is colored and decolored in a short time and has good repeated endurance. The derivative expressed by formula I can provide new functional property to light-conditioning material such as sun glass or window, clothing or cosmetic. PREPARATION: For example, perfluorocycloalkene expressed by formula IV (n is 2-5) is reacted with 3-pyrrolyl or 3-indolyllithium derivative to provide the compound expressed by formula I.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

# ◎公開特許公報(A) 平3-261762

®Int. Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	<b>③</b> 公開	平成3年(1	1991)11月21日
C 07 D 207/33 207/34 209/10		7019-4C 7019-4C 7252-4C 8213-4C			
403/08 G 03 C 1/73	5 0 3	8910-2H 審査請求	未請求	請求項の数	1 (全4頁)

**図発明の名称** ジアリールエテン系化合物

②特 願 平2-61745

②出 願 平2(1990)3月13日

@発 明 者 入 江 正 浩 福岡県春日市春日公園 1 丁目29番地 @発 明 者 佐 用 浩 一 兵庫県神戸市灘区福住通 8 丁目 2 番17号

@発明者角谷律夫大阪府大阪市都島区友渕町2丁目12番21-304号

#### 明 細 曹

### 1. 希明の名称

ジアリールエテン系化合物

#### 2.特許請求の範囲

下記一般式(f)にて示される含ファ素ジアリー ルエテン誘導体。

$$\begin{pmatrix}
(CF_2)_n \\
C = C
\end{pmatrix}$$
..... (1)

を表わし、R<sup>1</sup>・R<sup>1</sup> は水葉原子又はアルキル基を表わし、R<sup>2</sup>・R<sup>2</sup> は水葉原子、アルキル基又はシアノ基を表わす。nは2~5の整数を表わす。

# 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、ジアリールエテン系化合物に係り、 更に詳細には、フォトクロミック性を有し、光配 録材料等に好道なジアリールエチン系化合物に関する。

#### 〔従来の技術〕

近年、配録、配慮材料、複写材料、周光材料、 印刷野光体、レーザ用野光体、マスキング材料、 光量計あるいは表示材料に利用される光照射によ り可逆的に色相変化する種々のフォトクロミック 性を有する化合物が提案されている。

例えば、それらのフォトクロミック化合物としてベンプスピロピラン類、ナフトオキサジン類、フルギド類、ジアゾ化合物あるいはジアリールエテン類等の化合物が提案されている。

そして、このようなフォトクロミック化合物を 可逆的な顕光材料、例えばサングラス、窓ガラス、 あるいは装飾品、衣料品、化粧品などに応用する ためには次のような性能が要求される。すなわち、 (1) 短時間での色変化、(2) 繰り返し耐久性、(3) 個々 の色相等である。ところが、前配既存のフォトク ロミック化合物は、着消色反応が遅い、特に光を 遮断した時の消色が通常数分以上かかる。あるい は繰り返し耐久性がない 事の 欠点 があり、前述の 必要特性を兼ね備えたフォトクロ ミック化合物が ないのが現状である。

#### 〔 発明が解決しようとする課題〕

本角明は、このような事情に鑑み、なされたものであって、その目的とするところは、着消色反応が速く、繰り返し耐久性に優れたフェトクロミック性を有する含ファ素ジアリールエテン誘導体を提供するにある。

#### 〔課題を解決するための手段〕

上述の目的は、下記一般式(1)で示されるジアリールエテン系化合物により達成される。

「ただし、式中 
$$A$$
 .  $B$  は  $R^2$   $CH_4$   $Z$  は  $CH_4$   $CH_4$ 

を表わし、 B<sup>1</sup>・R<sup>1</sup> は水素原子又はアルキル基を 表わし、 B<sup>2</sup>・B<sup>2</sup> は水素原子、アルキル基又はシ

(式中、RI~RI は前記に同じ。)

ァリールエテン誘導体を得る方法。 あるいは、一 殺式(5)で示されるジケトン化合物を低原子価チタ

$$O = C$$
 $C = C$ 
 $C = O$ 
..... (6)

(式中、A.B.nは前記に同じ。)

ンを用いて、分子内でカルポニル基同志を選元カ ップリングする方法、などがある。

本 発明の ジアリールエテン系 化合物は、 その一例として 1,2 ーピス (1,5 ージメチルー 2 ーシアノー4 ーピリル ) ー 3,3,4,4,5,5 ー ヘキサフルオロシクロペンテンについて 税明 すると、 下配 (6) 式のように 紫外光を吸収すると 閉環体に変化して 青色になる。

「アノ基を扱わす。」は2~5の整数を表わす。」本名明のジアリールエテン系化合物は、前記一般式(1)で表わされるものであり、 B<sup>1</sup>, B<sup>4</sup>は水栗原子又はアルキル基が好ましい。 B<sup>2</sup>, B<sup>3</sup>は水栗原子、アルキル基又はシアノ基であるが、メテル基又はシアノ基が好ましい。 コは2~5の整数であるが、中でも3又は4の5員環又は6員環が好ましい。

本発明のジアリールエテン系化合物の製造法は、 特に限定されないが、例えば次のような方法によ り得られる。

即ち、下記一般式(2)で示されるパーフルオロシ クロアルケンに

$$C = C$$

$$F$$

$$F$$

$$(CF_2)_n$$
..... (2)

(式中、nは2~5の整数を表わす。) 一般式(3)又は(4)で示される3-ピリル又は3-インドリルリチウム誘導体を反応させて含フッ素ジ

また、この関連体は紫外光の照射を中断すると、 すみやかに元の関源体に戻り、消色する。

本発明のジアリールエテン系化合物は、看消色の繰り返し耐久性に受れ、着色、消色が極めて短時間に起こる。又、耐候性に受れ、紫外光を長時間照射し続けても安定で、フォトクロミック性を失わない。

本発明のジアリールエテン系化合物は、各種用途に応用するために光学的に透明な樹脂類、例えばポリカーポネイト樹脂、アクリル樹脂、セルロール類、ポリピニルブチラール樹脂、ポリエステル樹脂、ポリステレン樹脂、エポキシ樹脂、ナイロン樹脂、ポリウレタン樹脂などに配合して用

いるのが好ましい。

制設現への配合方法としては、配合品鞭方法、 染色方法、キャスティング法、コーティング法等 が適用できる。

## (発明の効果)

以上のように、本発明のジアリールエテン系化合物は、極めて短時間で智消色し、かつ繰り返し耐久性の良好なフェトクロミック性を有するとともに、これを用いれば、サングラス、窓ガラス等の風光材料、装飾品、衣料、化粧品等に新たな機能を付与することができる。

以下に、実施例を挙げて本角明を具体的に説明する。

#### 実施例1

容量 5 0 m ℓ の 2 つ口フラスコに、 2 ーシアノー 1,5 ージメチルー 4 ーヨウ 化ピロール 1.4 8 ℓ (6 m mol) とジエチルエーテル 3 0 m ℓ を入れ、窒素気流下でー 7 8 ℃に冷却後、 n ーブチルリチウムヘキサン溶液 6 m mol を満下し、 1 0 分間提供した。次に、パーフルオロシクロペンテン4 0 3

繰り返し耐久性(可逆着色剤色サイクル耐性): 上記で合成した化合物の10mgをポリメール メタクリレート100mgとともにTFIme に容解し、これを1との角石英ガラスしたなど、のの投えてもない。この色のではではないではないであった。このではにしているではできます。ではいいのののではでいるではできまり、光を30秒間限割した直後の637mm μℓ(3 m mol)を加えて、1 時間反応させた後、2 時間かけて窓風に戻しながら複拌した。反応終了後、1 規定塩酸 2 0 mℓ を加えた。その後、ジェチルエーテル 5 0 mℓ で 2 回抽出し、エーテル層を集め、洗浄、乾燥後、エーテルを留去した。反応生成物をシリカゲルの分取カラムを用いて、分離、精製した結果、下配構造式のジアリールエチン系化合物 0.7 1 7 9 ( 収率 5 8 % ) を得た。

分析值:

(1) <sup>1</sup>H - N M R (CDC *l*<sub>1</sub>) *a* (ppm) 1.80 (s, 6H) 5.64 (s, 6H) 8.87 (s, 2H)

(2) M 8 (m/e) 4 1 2 (M<sup>+</sup>)

(3) IB vcmw 2 2 1 9 cm<sup>-1</sup> フォトクロミック性:

の吸光度は 0. 1 5 8 であった。 照射を中断して 3 0 秒後の 8 5 7 nm の吸光度は 0. 0 3 2 に戻った。 この紫外光の照射を 3 0 秒間隔で 3 0 秒間を繰り返し行ない、 繰り返し耐久性試験を行なった。 第 2 図に示すように 2 0 0 回繰り返した紫外光照射直後の 8 3 7 nm の吸光度は 0. 1 4 7 で、明瞭な青緑色が視認できた。

## 実施例 2

実施例 1 の 2 ーシアノー 1,5 ージメチルー 4 ーヨウ化ピロールの代わりに 1,2 ージメチルー 3 ープロモインドール 1,3 4 9 (8 m mol)を用いる以外は、実施例 1 と同様にして下記構造式のジアリールエテン系化合物 0.6 0 9 (収率 4 3 %)を得た。

分析值:

(1) H-NMB (CDC&)

る 1.88(s.6H)3.68(s.6H)7.25~7.70(x.8H)

(2) MS (m/e) 462 (M<sup>+</sup>)

実施例 1 と同様にして紫外光を照射したところ 8 2 7 nm に吸収極大を持ち、青緑色に変化した。 又、紫外光の照射を中断したところ、 2 0 秒で無色に戻った。この変化は可逆的で、 2 0 0 回以上繰り返すことができた。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は下記式に示すジアリールエテン系化合物の架外光照射による 6 4 0 nm の吸光度の経時変化を示す線図である。

出頭人 蓋紡株式会社

第 1 図

